

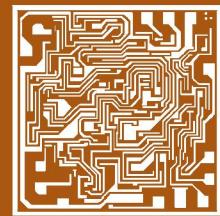
ISSN 0544-1269

Том 53, Номер 3

Май–Июнь 2024



МИКРОЭЛЕКТРОНИКА



СОДЕРЖАНИЕ

Том 53, номер 3, 2024

ДИАГНОСТИКА

Комплексное исследование неравномерности свойств тонкопленочного катода LiCoO_2 , изготовленного методом ВЧ-магнетронного распыления

*С. В. Курбатов, А. С. Рудый, В. В. Наумов, А. А. Мироненко, О. В. Савенко,
М. А. Смирнова, Л. А. Мазалецкий, Д. Э. Пухов*

189

Влияние добавки водорода на электрофизические параметры
и спектры излучения плазмы тетрафторметана

Д. Б. Мурин, А. Ю. Граждян, И. А. Чесноков, И. А. Гогуев

206

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Тепловое моделирование и оптимизация топологии GaN интегральной схемы полумоста
с драйвером управления и силовыми транзисторами

В. А. Кагадей, И. Ю. Кодорова, Е. С. Полянцев

212

Моделирование кремниевых полевых конических ГАА-нанотранзисторов
со стекловым $\text{SiO}_2/\text{HfO}_2$ подзатворным диэлектриком

Н. В. Масальский

222

Кинетика электромиграционного массопереноса в интерфейсных элементах
микро- и наноэлектроники в зависимости от прочности тонкопленочных соединений

Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев

232

ПАМЯТЬ

Структура и формирование энергонезависимых ячеек памяти SuperFlash

Д. А. Абдуллаев, Е. В. Боброва, Р. А. Милованов

243

ПРИБОРЫ

Разработка приборной структуры Ge-МДПТ с индуцированным каналом *p*-типа

*Н. А. Алябина, Е. А. Архипова, Ю. Н. Бузынин, С. А. Денисов, А. В. Здоровейщев,
А. М. Титова, В. Ю. Чалков, В. Г. Шенгурев*

259

Анализ механизмов рассеяния носителей в AlN/GaN HEMT-гетероструктурах
с ультратонким AlN барьером

*А. С. Гусев, А. О. Султанов, А. В. Катков, С. М. Рындя, Н. В. Сигловая,
А. Н. Клочков, Р. В. Рыжук, Н. И. Каргин, Д. П. Борисенко*

265

Влияние лазерного излучения на функциональные свойства приборных МОП-структур

С. Ш. Рехвиашвили, Д. С. Гаев

274

CONTENTS

No 3, 2024

DIAGNOSTICS

A comprehensive study of nonuniformity properties of the LiCoO₂ thin-film cathode fabricated by RF sputtering

*S. V. Kurbatov, A. S. Rudy, V. V. Naumov, A. A. Mironenko, O. V. Savenko,
M. A. Smirnova, L. A. Mazaletsky, D. E. Pukhov*

189

Influence of Hydrogen Additive on Electrophysical Parameters and Emission Spectra of Tetrafluoromethane Plasma

D. B. Murin, A. Yu. Grazhdyan, I. A. Chesnokov, I. A. Gogulev

206

MODELING

Thermal modelling and layout optimization of GaN half-bridge IC with integrated drivers and power HEMTs

V. A. Kagadey, I. Yu. Kodorova, E. S. Polyntsev

212

Simulation of silicon conical field effect GAA nanotransistors with stack SiO₂/HfO₂ dielectric of gate

N. V. Masalsky

222

Kinetics of electromigration mass transfer in micro- and nanoelectronics interface elements depending on the strength of thin-film junctions

T. M. Makhviladze, M. E. Sarychev

232

MEMORY

The structure and formation of non-volatile memory cells of Superflash

D. A. Abdullaev, E. V. Bobrova, R. A. Milovanov

243

DEVICES

Development of the Ge-MDST instrument structure with an induced *p*-type channel

*N. A. Alyabina, E. A. Arkhipova, Yu. N. Buzynin, S. A. Denisov, A. V. Zdoroveishchev,
A. M. Titova, V. Yu. Chalkov, V. G. Shengurov*

259

Carrier Scattering Analysis in AlN/GaN HEMT Heterostructures with an Ultrathin AlN Barrier

*A. S. Gusev, A. O. Sultanov, A. V. Katkov, S. M. Ryndya, N. V. Siglovaya, A. N. Klochkov,
R. V. Ryzhuk, N. I. Kargin, D. P. Borisenko*

265

The Effect of Laser Radiation on Functional Properties Instrument MOS Structures

S. Sh. Rekhviashvili, D. S. Gaev

274